Термоэдс халькогенидов свинца при высоком давлении

© В.В. Щенников, С.В. Овсянников, А.Ю. Деревсков

Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, 620219 Екатеринбург, Россия

(Поступила в Редакцию 1 октября 2001 г. В окончательной редакции 24 декабря 2001 г.)

> Приведены результаты измерений термоэдс кристаллов PbX (X — Te, Se, S) при высоком квазигидростатическом давлении до 35 GPa. Получены новые данные о величине и барической зависимости термоэдс у полупроводниковых и металлических фаз высокого давления. Фазовые переходы в PbX интерпретированы в модели, связывающей диэлектризацию электронного спектра с пайерлсовским искажением решетки.

> Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 01-02-17203) и Российского физического общества (стипендия ОФО РФ).

Полупроводниковые соединения IV и VI групп халькогениды свинца [1,2] — испытывают под действием давления фазовые переходы из решетки каменной соли в структуру типа сульфида германия [3–5]. В отличие от подавляющего большинства других веществ электросопротивление PbX (X — Te, Se, S) при фазовом превращении не падает, а растет на несколько порядков [6-8], как и у халькогенидов ртути [9]. При еще бо́льших давлениях ($P > 15 \,\text{GPa}$) наблюдался переход PbX в объемноцентрированную кубическую структуру типа CsCl [5]. Термоэлектрические свойства новых фаз, судя по имеющимся литературным данным, не изучались. В то же время поведение термоэдс S отражает изменения электронной структуры и параметров носителей заряда полупроводников под давлением [9,10]. В частности, таким методом была изучена трансформация электронной структуры под давлением у исходных фаз PbS, PbSe, РЬТе [11,12]. Цель настоящей работы — исследование термоэдс фаз высокого давления халькогенидов свинца.

1. Методика эксперимента

Высокое квазигидростатическое давление Р создавалось с помощью камер типа "наковален", изготовленных из твердого сплава ВК6 (до 10 GPa) и синтетических алмазов (до 30-40 GPa) [9]. Передающей давление средой служил катлинит, из которого изготавливались контейнеры для образцов. Давление оценивалось с точностью ±10% по градуировочной зависимости от величины усилия, построенной путем регистрации фазовых превращений в реперных веществах Bi, ZnS, GaP и т.д. для каждой из используемых камер [9,13–17]. Установка высокого давления позволяла одновременно регистрировать создаваемое усилие, сжатие образца, температуры наковален, перепад температур ΔT и измеряемый электрический сигнал от образца [16,17]. Результаты измерений записывались в энергонезависимую память регистрирующего блока и затем передавались на ЭВМ [16,17]. Методика термоэлектрических измерений при давлениях до 30-40 GPa соответствовала описанной в [9,15]. Распределение температур в

наковальнях при вариации размеров и теплопроводности образца вычислялось в работе [18], что позволяет оценить погрешность определения ΔT в образце. Для учета погрешности, вносимой от наковален, в качестве эталона вместо образца закладывался свинец, термоэдс которого при комнатной температуре практически равна нулю $(-1.27 \,\mu\text{V/K} \,[10])$. Термоэлектрические измерения проводились как в стационарном режиме при фиксированном перепаде температур, так и в нестационарном тепловом режиме [16,17]. Алмазные наковальни служили нагревателем и холодильником в термоэлектрических измерениях [9]. Для создания градиента температур производился нагрев наковальни с помощью размещенного в камере нагревательного элемента. Проведенные ранее измерения S в интервале до 30 GPa для большого количества полупроводниковых веществ [13] показали удовлетворительное согласие с результатами измерений при гидростатических давлениях до 2-10 GPa, выполненных по стандартной методике.

Для исследований были взяты монокристаллы *p*-PbSe и *n*-PbTe, а также поликристаллические образцы *p*-PbSe и n-PbS. Концентрация электронов и удельное сопротивление *о* при комнатной температуре в кристаллах составляли: в PbTe — $1.5 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ и $4 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot \text{ cm}$, в PbS — $6.5 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ и $2.2 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot \text{ cm}$. У монокристаллических и поликристаллических образцов *p*-PbSe концентрация дырок и удельное сопротивление были $\sim 1.1 \cdot 10^{18} \, \text{cm}^{-3}$ и $8 \cdot 10^{-3} \, \Omega \cdot \text{cm}, \ 6 \cdot 10^{18} \, \text{cm}^{-3}$ и $2 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot cm$ соответственно. Кристаллическая структура и параметр решетки контролировались методом рентгеновской дифракции. Образцы исследуемых в алмазной камере кристаллов имели типичные размеры $\sim 0.2 \times 0.2 \times 0.1$ mm; они помещались в отверстие диаметром 0.3 mm, высверленное в центре контейнера из катлинита. Размеры образцов в твердосплавной камере ВК6 составляли $\sim 0.4 \times 0.4 \times 0.2$ mm. Применялись прижимные платино-серебрянные контакты из ленты толщиной 5 µm или в качестве электрических зондов к образцам использовались алмазные наковальни, обладающие из-за металлических включений низким электросопротивлением [9,15]. Относительные погрешности определения сопротивления *р* и *S* не превышали 3 и 20% соответственно.



Рис. 1. Зависимости электросопротивления от давления для поликристаллических образцов PbS (1), PbSe (2) и монокристаллического образца PbTe (3), полученные при T = 293 К в твердосплавной камере. Стрелками показаны структурные фазовые переходы, согласно рентгеноструктурным данным [3–5] (см. текст).

2. Полученные результаты и их обсуждение

На зависимостях сопротивления от давления по скачкам ρ видны обратимые фазовые переходы (обратный ход кривых не показан) в интервале от 2 до 6 GPa (рис. 1), что хорошо согласуется с данными более ранних работ [4,6-8]. Структурные фазовые переходы при $P \approx 2.2-2.5$, 4.2-4.5 и 5.2-6.5 GPa наблюдались в PbS, PbSe, и PbTe по измерениям электрического сопротивления [4,6-8] и в рентгеноструктурных экспериментах [5]. Поведение барических зависимостей сопротивления для разных халькогенидов свинца качественно одинаково, что является следствием аналогии электронного строения [1,2]. Зависимости S(P) для этих образцов существенно различаются, что отражает поведение парциальных вкладов электронов и дырок в проводимость (рис. 2). Результаты измерений в стационарном и нестационарном режимах практически совпали. Значения S, полученные в алмазной и твердосплавной камерах, в целом согласуются между собой, но в области фазовых переходов, где происходят резкие изменения S, есть разброс значений, связанный с неоднородностью давлений. Для кристалла PbTe значения S(P) при низких P в пределах экспериментальной погрешности совпали с величиной $S = -230 \,\mu \text{V/K}$, полученной при атмосферном давлении по стандартной методике. Величина термоэдс образца PbS необратимо уменьшалась после первого цикла повышения давления, вероятно, из-за роста кон-

При атмосферном давлении соединения РbX (Х — Те, Se, S) со структурой каменной соли являются узкощелевыми полупроводниками с шириной запрещенной зоны E_{a} соответственно 0.286, 0.16 и 0.19 eV [1,2], которая уменьшается под давлением $(dE_g/dP = -55 - 70,$ -60— -86 и -70— -90 meV/GPa для PbS, PbSe и РbTe [4,9]). В исходной NaCl-фазе спад ρ и S под давлением согласуется с барической зависимостью Е. Величины Е, с учетом приведенных барических коэффициентов должны обращаться в нуль перед началом структурных фазовых переходов. По величине термоэдс $|S| < 50 \,\mu\text{V/K}$ можно видеть, что исследуемые образцы действительно находятся в бесщелевом или металлическом состоянии при этих давлениях (рис. 2). Выражение для термоэдс собственного полупроводника имеет вид [10]

$$S = \frac{k_0}{|e|} \left\{ \frac{\sigma_n}{\sigma} \left(r_n + 2 \right) - \frac{\sigma_p}{\sigma} \left(r_p + 2 \right) \right. \\ \left. + \frac{\sigma_n - \sigma_p}{\sigma} \frac{E_g}{2k_0 T} - \frac{3}{4} \ln \frac{m_p}{m_n} \right\},$$
(1)

где σ — проводимость, равная сумме электронной σ_n и дырочной $\sigma_{\scriptscriptstyle p}$ проводимостей, k_0 — постоянная Больцмана, е — заряд электрона, m_p и m_n — эффективные массы электронов и дырок соответственно, $0 \le r_n \le 2$ и $0 \le r_p \le 2$ — параметры рассеяния, которые определяют зависимости времени релаксации импульса носителей заряда от энергии для электронов и дырок [10]. Эффективные массы электронов и дырок в исходной фазе PbX анизотропны, особенно в PbTe, где параметр анизотропии (отношение массы вдоль оси эллипсоида постоянной энергии m_{\parallel} к массе в перпендикулярном направлении m_{\perp}) в 10 раз выше, чем в PbS и PbSe [2]. Поэтому в выражении (1) вместо m_p и m_n следует использовать "эффективные массы плотности состояний" в точке L зоны Бриллюэна: $m_{\text{eff}} = N_c^{2/3} (m_{\perp}^2 m_{\parallel})^{1/3}$, где N_c — число эквивалентных эллипсоидов [10].

Поведение зависимостей S(P) для образцов PbX как в исходной фазе, так и в фазе высокого давления описывается изменением $E_g(P)$, т.е. третьим членом в выражении (1), но существен также и эффект компенсации электронного и дырочного вкладов в термоэдс. Для образца PbSe зависимость S(P) в исходной фазе согласуется с рассчитанной по формуле (1), если принять $\sigma_p = \sigma$ $(\sigma_n = 0)$ и использовать известный барический коэффициент $dE_o/dP = -86 \text{ meV/GPa}$ [4]. Для PbTe согласие с расчетом при $dE_g/dP = -70 \,\mathrm{meV/GPa}$ [4] достигается, если отношение σ_n/σ_n составляет 1.8 (рис. 2). Для образца PbS концентрация электронов после обработки давлением значительно выше собственной, поэтому термоэдс в исходной фазе изменяется слабо. Отметим, что зависимости S(P) также имеют особенности, возможно, связанные с изменением с давлением других параметров



Рис. 2. Зависимости величины термоэдс поликристаллического образца PbS (a) и монокристаллических образцов PbSe (b), PbTe (c) от давления при T = 298 K в твердосплавной камере (1) и в камере с алмазными наковальнями (2). Для PbS показаны данные измерения двух образцов; образцу 1 соответствует барическая зависимость электросопротивления на рис. 1. Стрелками показаны фазовые переходы. Для образцов PbSe и PbTe штриховыми линиями показаны расчетные барические зависимости термоэдс (см. текст).

в выражении (1). Скачок величины S в новой фазе (рис. 2), как и рост сопротивления (рис. 1), отражает появление полупроводниковой щели у фаз высокого давления. Результаты измерений показали, что в новой фазе все халькогениды свинца являются электронными полупроводниками, имеющими отрицательный барический коэффициент |S|. Последнее обстоятельство кореллирует с барическими зависимостями ρ этих фаз [4,6–8]. Очевидно, что ход кривых |S(P)| и $\rho(P)$ в новой фазе связан с уменьшением E_g , причем с приблизительно таким же барическим коэффициентом, как и у исходных NaCl-фаз.

Полученные зависимости и фазовые переходы в PbX можно объяснить в модели, учитывающей главную роль р-зон в формировании химических связей и пайерлсовское искажение решетки [19]. Эта модель позволяет описать тип кристаллической и электронной структуры некоторых элементов V, VI, VII групп Периодической системы, а также халькогенидов ртути, индия, галлия, висмута при нормальных и высоких давлениях [13,19-21]. Она объясняет образование полупроводниковой щели и ее исчезновение под давлением в веществах с различным типом кристаллической решетки: кубических кристаллах, слоистых и цепочечных структурах, молекулярных и жидких фазах [19,20]. Модель применима как для качественного описания, так и для точного количественного расчета электронной структуры [2,19].

В этой модели получен и спектр исходной NaCl-фазы для РbX [2]. Как показали численные расчеты, энергетические зоны вблизи уровня Ферми группируются в триплеты, которые не перекрываются с другими зонами, т.е. расщепление атомных *р*-уровней кристаллическим полем меньше, чем расстояние до зон другой симметрии, и вблизи уровня Ферми зоны построены в основном из р-состояний [2]. В "прафазе" с простой кубической решеткой (если считать соседние атомы эквивалентными) все соединения РbX должны быть металлами, так как р-зона заполнена наполовину (три электрона на шесть мест). Точный электронный спектр РbX в точке L зоны Бриллюэна получен из спектра металлической "прафазы" при последовательном учете ионности, гибридизации и спин-орбитального взаимодействия [2]. Учет ионности (удвоение периода) кристаллов ответствен за расщепление р-зоны и образование полупроводниковой щели между заполненными и пустыми р-состояниями в исходной структуре каменной соли [2].

Из экспериментальных данных нашей работы и [4,6–8] и расчетных данных [2,4] следует, что с ростом давления $E_g \rightarrow 0$ в NaCl-фазе. Но, согласно *p*-модели, металлическое состояние кристаллов PbX должно быть нестабильно в кубической структуре NaCl из-за энергетической выгодности пайерлсовского искажения решетки. Энергия системы при этом понижается за счет появления полупроводниковой щели [19]. В созданном высоким давлением металлическом состоянии кристаллов PbX должно происходить удвоение периода решетки и образование

полупроводниковой щели на уровне Ферми, отделяющем занятые электронные состояния от свободных [19-21]. Действительно, фазы высокого давления PbX имеют орторомбическую структуру, у которой параметр а примерно вдвое больше, чем у исходной кубической фазы [3,4]. Отметим, что в [5] структуру этих фаз не удалось установить точно. Образование полупроводниковой щели E_g у фаз высокого давления PbX, таким образом, хорошо описывается этой моделью. По изменению сопротивления и термоэдс можно оценить величину щели у новых полупроводниковых фаз. Предполагая, что скачок сопротивления обусловлен в основном падением концентрации носителей заряда, т.е. ростом Е,, из отношения сопротивлений второй и первой фаз (как при P = 0, так и перед фазовым переходом) получаем следующие оценки: $E_o \approx 0.6, 0.4$ и 0.1 eV для PbS, PbSe и PbTe вблизи точек фазового перехода, что для селенида и теллурида свинца согласуется с данными S(P). Для сульфида заниженные значения S(P), как и у исходной фазы, вероятно, обусловлены избыточными электронами примесей или дефектов.¹

Пайерлсовские структуры имеют пониженную плотность по сравнению с неискаженной решеткой, поэтому давление определенной величины должно приводить к снятию искажения, т.е. металлизации [20], что наблюдается у приведенных выше веществ [13,14,20]. Такие переходы в металлическое состояние при дальнейшем увеличении давления наблюдаются и в халькогенидах свинца по резкому изменению барического коэффициента |S| (рис. 2) и сопротивления [4,6-8]. Для PbSe (рис. 2) падение термоэдс по модулю и изменение знака на положительный происходит вблизи P = 16 GPa, что согласуется с данными перехода в ОЦК структуру [5]. В РbTe знак S меняется на положительный при ~ 10-12 GPa, что тоже близко к давлению перехода в ОЦК решетку $P = 13 \, \text{GPa}$ из синхротронных данных [5]. В PbS падение S по модулю и изменение знака на положительный наблюдалось нами при меньшем давлении $P \approx 12 \, \mathrm{GPa}$, чем то, при котором был зафиксирован переход в ОЦК фазу в рентгеноструктурных экспериментах (P = 21.5 GPa [5]). По сопротивлению переход PbS в металлическое состояние также наблюдался в [8] при меньшем давлении (18 GPa).

Термоэдс металлических фаз высокого давления, имеющих предположительно ОЦК структуру типа CsCl [5], положительна и по величине $S \approx +10-20 \,\mu$ V/K соответствует типичным для металлов значениям. Интересно отметить, что такие же знак и значения термоэдс наблюдаются у имеющих характерные металлические свойства большинства фаз высокого давления элементов IV, VI групп и соединений II–VI групп [4]. Поведение под давлением полупроводниковых соединений HgX и PbX, имеющих разные исходные структуры, представляется подобным. В PbX пайерлсовская неустойчивость возникает в структуре NaCl, когда давлением

закрывается полупроводниковая щель, а в бесщелевых полупроводниках HgX давление сначала инициирует переход из неустойчивой при данном соотношении катионных и анионных радиусов Hg и X (одинаковые ионы начинают "соприкасаться") тетраэдрической решетки сфалерита в октаэдрическую (NaCl) [3], которая искажется в соответствии с *p*-моделью, превращаясь в структуру киновари [13,14,19]. В результате изменение электрофизических свойств под давлением для этих двух групп материалов является почти одинаковым.

В заключение авторы выражают благодарность Н.Н. Степанову за предоставленные образцы.

Список литературы

- Ю.И. Равич, Б.А. Ефимова, И.А. Смирнов. Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца. Наука, М. (1968). 384 с.
- [2] Б.А. Волков, О.А. Панкратов, А.В. Сазонов. ЖЭТФ 85, 4(10), 1395 (1983).
- [3] Л.Ф. Верещагин, С.С. Кабалкина. Рентгеноструктурные исследования при высоком давлении. Наука, М. (1977). 174 с.
- [4] N.M. Ravindra, V.K. Srivastava. Phys. Stat. Sol. (a) 58, 311 (1980).
- [5] T. Chattopadhyay, H.G. Von Schnering, W.A. Grosshans, W.A. Holzapfel. Physica BC139–140, 356 (1986).
- [6] G.A. Samara, H.G. Drickamer. J. Chem. Phys. 37, 5, 1159 (1962).
- [7] А.А. Семерчан, Н.Н. Кузин, Л.Н. Дроздова, Л.Ф. Верещагин. ДАН СССР. Физика 152, 107 (1963).
- [8] Н.Б. Брандт, Д.В. Гицу, Н.С. Попович, В.И. Сидоров, С.М. Чудинов. Письма в ЖЭТФ 22, 225 (1975).
- [9] И.М. Цидильковский, В.В. Щенников, Н.Г. Глузман. ФТП 17, 5 604 (1983).
- [10] К. Seeger. Semiconductor Physics. Springer Verlag, Berlin (1973). [К. Зеегер. Физика полупроводников. Мир, М. (1977). 616 с.]
- [11] А.А. Аверкин, Б.Я. Мойжес, И.А. Смирнов. ФТТ 3, 6, 1859 (1961).
- [12] А.А. Аверкин, С. Касимов, Е.Д. Ненсберг. ФТТ 4, 12, 3669 (1962).
- [13] В.В. Щенников. ФТТ 42, 4, 626 (2000).
- [14] V.V. Shchennikov. Phys. Stat. Sol. (b) 223, 1-2, 561 (2001).
- [15] В.В. Щенников. Расплавы 2, 33 (1988).
- [16] V.V. Shchennikov, A.Yu. Derevskov, V.A. Smirnov. In: High Pressure chemical engineering / Eds Ph. Rudolf von Rohr and Ch. Trepp. Elsevier, Amsterdam–Tokyo (1996). P. 604.
- [17] V.V. Shchennikov, A.Yu. Derevskov, V.A. Smirnov. Proc. of SPIE **3213**, 261 (1997).
- [18] V.V. Shchennikov, A.V. Bazhenov. Rev. High Pres. Sci & Tech.6, 657 (1997).
- [19] Б.А. Волков, О. Панкратов, С.В. Пахомов. ЖЭТФ 86, 2293 (1995).
- [20] J.P. Gaspard, F. Marinelli, A. Pellegatti. Europhys. Lett. 3, 10, 1095 (1987).
- [21] P.B. Littlewood. Critical Review in Solid State and Materials Sciences 11, 3, 229 (1984).

¹ После направления статьи в печать была получена зависимость S(P) для монокристаллического образца PbS, которая качественно совпадает с приведенной в данной работе, а величина S второй фазы соответствует значению щели $E_g \approx 0.6$ eV.